

第 56 回高分子学会北海道支部研究発表会 会告

【会期】

1月24日(月) 10:00~18:00 終了後、懇親会を予定

※時間は申込件数によって多少変更になる場合がありますので、ご了承ください。

【形式】

Webによる学会・懇親会

【特別講演】

上垣外 正己 先生 (名大院工)

「ラジカル反応に基づく配列制御ビニルポリマーの合成」

星野 友 先生 (九大院工)

「ラジカル反応とクロマト精製による均一オリゴマーリガンドの作成」

【発表形式・発表時間】

口頭またはポスター発表。口頭発表は、発表 12 分、質疑応答 3 分(予定)。

【研究発表申込締切】

2022年1月14日(金)

【発表申込方法】

支部ホームページ (<https://spsj.or.jp/branch/hokkaido/event-03>) 掲載の発表申込テンプレートに必要事項を記入し、予稿原稿とともに E-mail に添付してお申し込みください。予稿原稿は A4 版 1 枚で作成してください。Word ファイルと、PDF に変換したものを両方お送りください。

高分子学会学生会員による優れた発表に対し、優秀講演賞・ポスター賞を授与いたします。審査を希望する場合は、高分子学会会員番号を必ず記入してください(入会申込中の方はその旨記入のこと)。

【参加費】

参加費：学生無料，一般未定

【参加登録(学会・懇親会)】

参加人数把握と円滑な運営のため、事前の参加登録にご協力ください。発表申込をされた方も参加登録をお願いします。

【参加登録方法】

支部ホームページ掲載の申込書に必要事項を記入し、E-mail に添付してお申し込みください。研究室単位でお申し込み頂けますと大変助かります。

事前申込締切：2022年1月14日(金)

【研究発表申込先・予稿原稿提出先・連絡先】

北海道大学電子科学研究所 小門 憲太

E-mail: kokado@es.hokudai.ac.jp

TEL: 011-706-9418